

Application	電子線マイクロアナライザ EPMA-8050G 走査型プローブ顕微鏡/原子間力顕微鏡 SPM-9700HT
News	EPMAとSPMによるリチウムイオン電池 正極(3元系NCM)の分析
No. P117	

小野 卓男、黒田 古都美

ユーザーベネフィット

- ◆ リチウムイオン電池正極の成分偏在や孤立状態を評価することで、品質向上や製品開発に役立ちます。
- ◆ EPMAとSPMのコラボレーションによる複合分析で、多角的な材料評価ができます。

■はじめに

リチウムイオン電池(以下LIB)は、Li+が活物質の構造 内から脱離/挿入することで電池の充電/放電が生じる蓄 電池です。近年、LIBの用途は飛躍的に拡大しており、高容 量化、長寿命化、低コスト化、安全性向上に向けた研究が 盛んに取り組まれています。その中で、LIB正極の主要成分 である活物質、バインダ、導電助剤などの成分の分布状態 を評価することは性能向上や品質管理などにおいて重要で す。

今回、電子線マイクロアナライザEPMA™(EPMA-8050G)を用いて各元素の分布を測定しました。さらに、 EPMAとSPM(走査型プローブ顕微鏡SPM-9700HT)を用い て同視野で得られた各分布像を比較することで、LIB正極の 導電性の評価をしました。

■LIB正極断面の元素マッピング

近年、LIB正極材料で主流となっている3元系NCM(ニッ ケルコバルトマンガン酸リチウム(Li(Ni-Co-Mn)O₂)の正 極シートの断面を分析しました。図1は広域のマッピング分 析結果です。活物質として、O/Mn/Co/Niがほぼ同じ分布を 示しています。Cはバインダと導電助剤の分布を、Fはバイ ンダ成分を示していると推測されます。

図2は同じサンプルで活物質に注目した高倍率のマッピン グ分析結果です。活物質の断面を拡大すると、特にMnやCo のX線像から強度比の違う相がみられることがわかります。 また、活物質の周りには導電助剤とバインダの成分であるC やFが取り囲むように分布しており、特にF強度の高い部位 はバインダ成分と推測されます。



■ EPMAとSPMによる同視野分布像

図1のマッピング範囲内で、EPMAとSPMで同視野を分析 した結果を比較しました。図3~図5はEPMA、図6~図8は SPMのデータです。図3は組成像(COMPO)、図4はC、F のマッピング分析による重ね合わせ像、図5はMn、Co、Ni、 Oのマッピング分析による重ね合わせ像を示します。EPMA では元素の分布がわかり、図4のCとFを重ね合わせた部位 がバインダ、それ以外のCがリッチな部位が導電助剤、図5 のMn、Co、Ni、Oを重ね合わせた部位は活物質と推測で きます。一方、図6はSPMの電流モードによる表面形状像、 図7は低レンジの電流像、図8は高レンジの電流像です。 SPMでは最表面の形状と共に、探針-試料間に流れる電流を 測定することにより導電性の分布がわかります。例えば、 図8で検出されている電流値が大きい部位は導電助剤が分布 していると推測できます。

次に活物質に注目すると、図7から活物質Aに比べて活物 質Bは電流値が小さくなっていることがわかります。さらに 活物質の周りに注目すると、活物質Aの周りには電流値が大 きいエリアが多く、活物質Bの周りには電流値が大きいエリ アが比較的少ない傾向がみられます。

これらのデータから、図9の分析面の深さ方向の分布のイ メージ図で考察します。一般に導電助剤や活物質は導電性 があり、バインダは導電性がありません。例えば、図9のピ ンク色で示した活物質は、導電助剤や他の活物質を介して アルミニウム集電体との導電パスが繋がっており電流が流 れますが、黄緑色で示した活物質は、導電性の無いバイン ダに取り囲まれていたり、割れ等による空隙があるために 電気的に孤立し、電流が流れにくくなります。こうした内 部状態を反映した結果が現れていると推測できます。

■まとめ

EPMAのマッピング分析で元素分布を測定することにより LIBの活物質、導電助剤、バインダの各成分の分布評価がで きます。また、SPMの分析により表面形状と導電性の分布 がわかります。また、これらの複数機種で同視野を測定す ることにより多角的に材料の状態を解析することができま す。このように、LIB材料成分の偏在や孤立状態を評価する ことによって品質向上や製品開発に活用できます。



図9 LIB正極の分布イメージ図



MPO '10 μm 図 3 NCM正極断面の組成像



NT
C

Image: state s

図4 NCM正極断面の重ね合わせ像(C、F)





図 5 NCM正極断面の重ね合わせ像 (Mn、Co、Ni、O)



図8 SPMによる電流像(高レンジ)

EPMAは、株式会社島津製作所の日本およびその他の国における商標です。

本文中に記載されている会社名および製品名は、各社の商標および登録商標です。 本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。

本資料は発行時の情報に基づいて作成されており、予告なく改訂することがあります。

関連製品 一部の製品は新しいモデルにアップデートされている場合があります。



関連分野

